平1-245087 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 平成1年(1989)9月29日

C 09 K 11/00 H 05 B

33/14

F-7215-4H Z -7215-4H

. 7254-3K審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

毎発明の名称

有機エレクトロルミネツセンス素子

②特 頤 昭63-308859

企出 題 昭63(1988)12月8日

優先権主張

❷昭62(1987)12月11日❷日本(JP)③特顯 昭62-312356

何発 明 者

711 地 潮 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

伊発明 者

本

īΕ

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

勿出 顧 人 出光與産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

四代 理 人 弁理士 大 谷

阳 和田

1. 発明の名称

有機エレクトロルミネッセンス素子

2. 特許請求の範囲

(1) 1,4-ビス(アルキルスチリル)ベンゼン 誘導体を発光材料として用いたことを特徴とする 有機エレクトロルミネッセンス素子。

(2) 1,4-ピス (アルキルスチリル) ベンゼン 誘導体が、一般式

$$\bigoplus_{\mathbf{R}^1} \mathsf{CR} - \mathsf{CH} - \bigoplus_{\mathbf{R}^2} \mathsf{CH} \mathsf{CH} - \bigoplus_{\mathbf{R}^2$$

(式中、R'およびR"は、それぞれ炭素数1~4 のアルキル基を示し、R³は、水素または炭素数 1~4のアルキル基を示す。) で衷わされるもの である請求項1記載の有機エレクトロルミネッセ ンス 孝子。

(3) 少なくとも一方が透明または半透明の二つの 電極間に、薄膜状の1,4-ピス(アルキルスチ リル) ペンゼン誘導体を挟着したことを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

(4) 1,4ーピス (アルキルスチリル) ベンゼン 誘導体が、一般式

$$\bigcap_{R^1} CH = CH - \bigcap_{R^2} CH = CH - \bigcap_{R^2}$$

(式中、R'、R"およびR"は、前記と同じであ る。)で支わされるものである請求項3記載の有 機エレクトロルミネッセンス案子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子 に関し、詳しくは、各種表示装置の発光体として 用いられる有機エレクトロルミネッセンス業子に 関する。

(従来技術及び発明が解決しようとする課題)

エレクトロルミネッセンス素子 (以下BL素子 という)は、自己発光のため視認性が高く、また 完全固体素子であるため耐街撃性に優れるという 特徴を有しており、現在、無機蛍光体である *2nS:Mnを用いたEL素子が広く使用されて いる。しかしながら、このような無機EL素子は、 発光させるための印加電圧が200V近く必要な ため、駆動方法が複雑である。一方有機薄膜PL **素子は、印加電圧を大幅に低下させることができ** るため、各種材料を用いたものが開発されつつあ る。既にヴィンセットらは、アントラセンを発光 体とし、膜厚を約 0.6 μmとした幕着膜を用い てBL素子を作製し、印加電圧30Vにて青色の 可視発光を得ている(Thin Solid Piles, 94 (1982) 171)。しかし、この素子は輝度が不充分であり、 印加電圧も依然として高くしなければならない。 また近年に至っては、10V程度の低電圧を印加 するだけで5~90cd/nfの輝度の発光を示す有 機EL業子が、LB法(ラングミュア・ブロジェ ット法)を用いた薄膜にて作製されている(特別 昭61-43682号公報及び問61-63691 号公路参照)。

しかしながら、この有機EL素子は、LB法による単分子膜の累積によって電子受容性と電子供 与性の発光性物質の積層膜を作製するため、構成 が複雑であるとともに、製造が損難であり、実用

子を提供するものである。

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、上記1.4ービス(アルキルスチリル)ベンゼン 誘導体を発光材料として用いればよく、特にその 使用形態に制限はないが、好ましくは少なくとも 一方が透明または半透明の二つの電極間に、薄膜 状の1.4ービス(アルキルスチリル)ベンゼン 誘導体を挟着した構成とする。

本発明において、発光体として用いられる有機 化合物は、1.4ーピス(アルキルスチリル)ベ ンゼン誘導体であって、特に一般式

で表わされるものが好適である。ここで、式中のR',R"はそれぞれ炭素数1~4のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープチル基、tープチル基、 tープチル基、 まープチル基、 tープチル基 を示し、両者とも同じものでも異なるものでもよい。また、R'は水素あるいは上記R',R"と同様に炭素数1~4

性に欠けるという問題がある。

さらに、25 V以下の低電圧印加で高輝度を発現する有機とし業子も開発されている(特別昭59-194393号公報参照)。このEし業子は、電極/正孔往入層/発光層/電極とした積層型のものであるが、電極間の腹厚が 0.5 μ m以下であることが必要であり、そのためピンホールが生じやすく、生産性が低いという大きな問題がある。

[課題を解決するための手段]

そこで本発明者らは、上記従来技術の問題点を解消し、低電圧を印加するだけで高輝度に発光し、しかも構成が簡単で容易に製造することのできる BL素子を開発すべく鋭意研究を重ねた。その結 果、特定の有機化合物を発光材料として用いることにより、これらの条件を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明は、1.4-ビス(アルキルスチリル)ベンゼン誘導体を発光材料として用いたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素

のアルキル基を示す。この一般式 (1) で表わされる 1・4 ーピス (アルキルスチリル) ベンゼン 誘導体は各種のものがあるが、例えば 1・4 ーピス (2ーメチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (3ーメチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (4ーメチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (2ーエチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (3ーエチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (4ーエチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (4ーエチルスチリル) ベンゼン; 1・4 ーピス (2ーメチルスチリル) ー 2ーメチルベンゼン; 1・4 ーピス (2ーメチルスチリル) ー 2ーメチルベンゼンなどをあげることができる。このうち特に

で表わされる 1 . 4 ーピス(2 ーメチルスチリル) ベンゼン及び

で変わされる 1・4 ーピス (4 ーメチルスチリル) ペンピンが好速に使用される。

また、上記発光体の薄膜の腹厚は、特に制限は、なく適宜状況に応じて選定すればよいが、通常は 10 nm~5 μm、好ましくは 0.01~2 μm 程度である。

この発光体としての1,4ービス(アルキルスチリル)ベンゼン誘導体を薄膜化する方法としては、スピンコート、蒸着、キャスト、LB等の方法が挙げられるが、形成される膜の均一性の面からみて蒸着法が最も好ましい。

1・4 ーピス(アルキルスチリル)ベンゼン誘導体を落着法により薄膜化する場合、その条件は各種状況によって変動し、一義的には決定できないが、好ましい例は、加熱温度150~250℃、基板温度0~200℃、真空度10~3~10~3Pa、落着速度0.1~30nm/sec として、膜厚を10nmから5μmの範囲となるように、1・4ーピス(アルキルスチリル)ベンゼン誘導体の種類や蒸着装置の種類などの各種条件により、最適

そして上紀電極 2 、 4 をそれぞれ電源 5 、例えば直旋 1 0 \sim 3 0 V 移るいは交流 1 0 \sim 3 0 V 程度の電源に接続する。

このような電源により電圧を印加すると、1. 4 ーピス (アルキルスチリル) ベンゼン誘導体からなる発光体3が青色または青緑色に発光する。

なお、上記の支持基板や電極は、従来から用い られている材料を、従来からの方法により形成し て使用することができる。

(実施例)

次に、本発明を実施例により更に詳しく説明す a

宝炼例:

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上に「TO(インジウムチンオキサイド)をスペッタ法で50nmの厚さに製膜したものを透明支持基板とし、この透明支持基板を市販の真空落着装置(日本真空技術機製)の基板ホルダーに固定し、モリブテン製の抵抗加熱ボートに1.4~ピス(2~メチルスチリル)ペンゼンを100 略入れ、真空

な条件を選定する。

この1.4-ピス(アルキルスチリル)ペンゼ ン鉄道体を用いた有端エレクトロルミネッセンス 素子(Eし素子)は、例えば第1図に示すように 形成される。即ち、ガラス、ポリマー、石英など の支持基板1上に、金、アルミニウム、インジウ ムチンオキサイド(酸化インジウムと酸化偏の混 合物: ITO)、インジウム、マグネシウムなど の極薄膜の電極 2 をスパッタ法などにより、10 ~1000nm、好ましくは発光体との間の段差 を少なくするために10~50ヵmの厚さで形成 し、次いで前記1.4-ビス(アルキルスチリル) ベンゼン誘導体からなる発光体3を薄膜にて形成 する。さらに該発光体3の上に電極4を形成し、 前記支持基板 1 上の電極 2 とともに発光体 3 を挟 着する。この際、両電極 2,4 の内、少なくとも一 方は、発光体3からの光を透過するように透明を たは半透明であることが必要であり、支持基板1 側を透明または半透明とする場合には、支持基板 1も透明もしくは半透明とすべきである。

槽を5×10・Paまで減圧した。さらに前記ポートを160でまで加熱し、落着速度1.0 nm/secで1.4ーピス(2ーメチルスチリル)ベンゼンを透明支持基板上に蒸着し、膜厚0.7μmの発光体薄膜を得た。このときの基板温度22を設立し、変型槽がら取り出して発光体薄膜上にステンレススチール製のマスク型の光光体の開放ボートに金を200 mm入れて、真空槽を1×10・Paまで減圧した。その後ボートを1400でに加熱し、最終的に50nmの金電極を発光体の有機エレクトロルミネッセンス素子(2 L 素子)を製作した。

このEL索子に直流電圧 2 0 V を印加したところ、電流が 2.0 m A 波れ、青色発光を得た。このときの発光極大波長は 4 5 0 n m 、発光輝度は 8 0 cd/㎡であった。

実施例 2

2 5 mm× 7 5 mm× 1.1 mmのガラス基板上に I

T O を落着法にて S O n m の厚さで製限したものを透明支持基板とし、この透明支持基板を市販の 高着装置 (日本真空技術制製) の基板ホルダーに 固定し、モリブデン製の抵抗加熱ボートに 1 . 4 ーピス (4 ーメチルスチリル) ベンゼンを 2 O O WI C A 、真空槽を 1 × 1 O -4 Paまで減圧した。

さらに前記ボートを240~246でまで加熱し、1、4~ビス(4~メチルスチリル)ベンゼンを嘉著速度 0.5~1.0 n m/sceで透明支持基板上に薫著し、腰厚 0.5 μ m の発光体環膜を得た。このとき基板温度は意温であった。これを真空槽より取り出し発光体環膜上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したモリブデン製の抵抗加熱ボートに金200 cm を入れて、真空槽を2×10~4 Paまで減圧した。

その後ポートを1400℃まで加熱し20 n m の膜厚で金電極を発光体薄膜上に形成し、対向電 橋とした。この素子に金電極を正極、1T〇電極 を負極とし直流30Vを印加したところ、電流が

櫃を2×10⁻⁴Paまで減圧した。

その後ポートを1400℃まで加熱し20 n m の 膜厚で金電極を発光体 厚膜上に形成し、対向電極とした。この素子に金電極を正極、ITO電極を負極とし直旋30Vを印加したところ、電流が1 m A ながれ青緑色発光を得た。

このときの発光極大波長は 4 8 0 n m、発光帯域は 4 4 0 n m ~ 6 0 0 n m におよぶ領域であり、発光輝度は 0.1 cd/㎡であった。

(発明の効果)

本発明は、以上説明したように、1・4 ーピス (アルキルスチリル) ベンゼン誘導体を発光体と して有機EL素子を形成したものであるため、低 電圧を印加するだけで高輝度を得ることができ、 その構成も、落板/電極/発光体薄膜/電極と簡 単であり、容易に製造することができる。さらに 発光体の膜厚を比較的厚く選定できるため、ピン ホールなどの不良も少なく生産性が向上し、各種 表示用のEL素子として安価で安定した製品を提 供することが可能となる。 20mAながれ脊繰色発光を得た。

このときの発光極大波長は490nm、発光帯域は440nm~560nmにおよぶ領域であり、発光輝度は60cd/㎡であった。

実施例3

25m×75m×1.1mのガラス基板上に「TOを落着法にて50nmの厚さで製酸したものを透明支持基板とし、この透明支持基板を市販の落着装置(日本真空技術機製)の基板ホルダーに固定し、モリブデン製の抵抗加熱ボートに1、4ーピス(4ーエチルスチリル)ベンゼンを200転入れ、真空槽を1×10⁻⁴Paまで減圧した。

さらに前記ボートを237でまで加熱し、1.4ーピス(4ーエチルスチリル)ベンゼンを譲せ速度 0.5 nm/sceで透明支持基板上に譲着し、膜厚 0.5 μmの発光体薄膜を得た。このとき基板温度は室温であった。これを真空槽より取り出し発光体薄膜上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ボートに会200 mを入れて、真空

4. 図面の簡単な説明

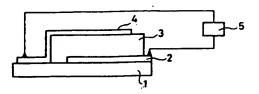
第1図は本発明のEL業子の構成の一例を示す 説明図である。

1: 益板 2.4:電極 3: 発光体

5:電源

特許出願人 出光與産株式会社 代理人 弁理士 大 谷 保

ER 1 50



è	는 이 사람들은 사람들이 함께 생활한 경험을 하고 있다. 	· ene	**	
				•
		*		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				···
ř.		,		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				v
•				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u>د</u>				
V				
				·
· .				
,				. iii
	·			
*				
÷ .				